半导体物理

课后作业07

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

- 1、已知室温下Si的pn结中各区掺杂浓度如下: N_A = 1E18/cm³, N_D =1E15/cm³。
- (1) 画出反向1V情况下,该pn结对应的能带图(假设半导体中性区足够厚,以N型区价带顶作为能量零点,标出各个能级的具体能量值)
 - (2) 简单说明理想情况下反向电流对电压为什么不敏感。

2、有一个锗pn结,其p区掺杂浓度 N_A 与n区掺杂浓度 N_D 存在 N_D =100 N_A 的关系。其中 N_A 的大小相当于一亿个Ge原子中有一个 受主原子。利用高斯定理计算室温下该pn结的接触电势差。

3、一个硅pn结二极管具有下列参数: N_D =1E16/cm³, N_A =5E18/cm³, τ_n = τ_p =1 μ s,二极管面积A=0.01cm²。设结两边的宽度远大于各自少子的扩散长度。求室温下正向电流为1mA时的外加电压。设p区 μ_n =500cm²/V·s,n区 μ_p =180cm²/V·s。

4、一个pn结电容器,其反向2V时的电容为200pF,求反向多大电压下其电容为100pF?设 V_D =0.85 V_S